



Semiconductor Technology Academic Research Center
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3丁目17番2 友泉新横浜ビル6階

2016年5月吉日

株式会社 半導体理工学研究センター
代表取締役社長 矢野 陽一

「STARC RTL 設計スタイルガイド」に含まれる弊社技術のオープン化について

皆さまへ

皆さまにおかれましては、日頃、弊社の事業に対してご理解とご支援を賜りましたこと、有難うございました。

既にご承知のことと思いますが、弊社は来る5月31日をもって解散することになりました。設立以来20年の長きに亘り半導体業界のコンソーシアム会社として半導体回路設計技術の向上に努めてきましたが、今後、その成果を半導体業界の技術者に展開し、加えて、広く普及する可能性を残すことも弊社の使命であると認識しております。

このような認識にたち、「STARC RTL 設計スタイルガイド」（以下、「本ガイド」といいます）につきまして、本ガイドに含まれる技術等で弊社より EDA ベンダー各社へ許諾してきた技術等につきましては、オープン化することとしました。これにより STARC クライアントの皆さま、EDA ベンダー各社の皆さま（含むユーザー）は、STARC 終了後は自由に本ガイドを利用し、従来同様の事業又は新規に事業を行うことができます。但し、その際に STARC ロゴは該当製品等から取り除くことはできないこと条件と致します。

上記の方針に伴い、株式会社エッチ・ディー・ラボ（以下、「hdLab 社」といいます）との間で以下のように取り扱うことで合意しました。

- 1) 弊社に帰属する本ガイドの著作権を、本年6月1日以降、hdLab 社へ移管します。
- 2) これにより、hdLab 社は以下のことを行うこととなります。
 - ① 本ガイドに使用され、または表示されている STARC ロゴをそのままにすることを条件に、自社ビジネスに使用すること。
 - ② 本ガイドの新規ユーザーからの問い合わせとメディアでの本ガイド送付その他を自社事業の一環として対応すること。

ご不明な点がありましたら以下までお願いします。

本ガイドに関わる事項

問合せ先：hdLab 社セールスグループ
電話：045-477-4315
Eメール：salesg@hdlab.co.jp

本合意に関わる事項

問合せ先：STARC 企画管理部長 樋渡 有
電話：045-478-3358
Eメール：hiwatashi.tamotsu@starc.or.jp